

## 論文の内容の要旨

論文題目 測長原子間力顕微鏡を用いたナノメートル標準の確立に関する研究

氏 名 三隅 伊知子

原子間力顕微鏡 (AFM) や走査型電子顕微鏡 (SEM) などのナノメートル計測装置の校正用の標準試料は高信頼性が求められる。標準試料は国家標準にトレーサブルなナノメートル計測装置で校正されてはじめて高信頼性が確保できる。日本の標準の拠点である産業技術総合研究所計量標準総合センター (NMIJ/AIST) は標準試料校正用に、長さ標準にトレーサブルな原子間力顕微鏡を開発している。しかし装置開発だけではナノメートル標準の確立には不十分である。本研究では測長 AFM を用いたナノメートル標準の確立を目指し、以下を目標とする。(1) 長さ標準にトレーサブルな測長 AFM の開発を行い、測長 AFM 及び環境測定装置の国家標準へのトレーサビリティ体系を整備する。(2) 測長 AFM を用いて、重要な標準試料である一次元グレーティングのピッチと段差の精密測定、不確かさ評価・比較測定を行う。(3) ISO17025 に適合した品質システムを構築し、測長 AFM を用いたナノメートル標準を確立する。校正範囲は一次元グレーティングのピッチに関して  $200\text{ nm} - 8\text{ }\mu\text{m}$ 、段差については  $10\text{ nm} - 2.5\text{ }\mu\text{m}$ 、最高測定能力 (理想的な器物の校正を行ったときの最小不確かさ) は  $10 - 100\text{ nm}$  の段差で  $10\%$  以下、 $100\text{ nm}$  以上の段差及びピッチで  $1\%$  以下を目指す。

最初に、XYZ 軸にレーザ干渉計を搭載した測長 AFM 及び差動式レーザ干渉計を搭載した差動式測長 AFM を用いたナノメートル計測用標準試料の校正システムの構築を行った。標準を確立するために不可欠な「トレーサビリティ」と「測定の不確かさ」評価の概要を示した。測長 AFM 及び差動式測長 AFM の概要、及びこれらを用いたナノメートル計測用標準試料校正システムのトレーサビリティ体系構築に必要なレーザ、温度測定装置、気圧計、露点計、標準抵抗の校正証明書を示した。さらに測長 AFM 及び差動式測長 AFM を用いたナノメートル計測用標準試料の校正システムに由来する不確かさ評価結果を示した。以上より、国家標準にトレーサブルなナノメートル計測装置校正用の校正システムを構築した。

次に測長 AFM 及び差動式測長 AFM を用いて  $240\text{ nm}$  ピッチの一次元グレーティングの精密測定、差動式測長 AFM を用いて  $100\text{ nm}$  以下ピッチの一次元グレーティングの精密測定を行い、不確かさ評価を行った。不確かさ評価の結果、拡張不確かさ ( $k=2$ ) が測長 AFM を用いた  $240\text{ nm}$  ピッチ一次元グレーティング測定で約  $0.35\text{ nm}$  以下、差動式測長 AFM を用いた同測定で約  $0.40\text{ nm}$ 、差動式測長 AFM を用いた  $100\text{ nm}$  以下ピッチの一次元グレーティングの測定で約  $0.20\text{ nm}$  であり、目標の最高測定能力よりさらに小さな不確かさであることを確認した。続いて CD-SEM、光回折法及び測長 AFM を用いて一次元グレーティングの比較測定を行った。NMIJ/AIST の測定値及び拡張不確かさを比較測定の参照値及び参照値の拡張不確かさとした。比較測定の結果、測定結果の整合性・同等性評価の指標である  $E_n$  数が光回折法、CD-SEM とともに 1 未満であり、測定結果の整合性を確認できた。以上より、一次元グレーティングに関して、測長 AFM を用いてナノメートル標準を確立できる技術的な裏づけが得られた。

引き続き、測長 AFM を用いたナノメートル計測用標準試料校正システムで段差試料の精密測定及び

比較測定を行った。段差 20, 70 及び 300 nm の測定では、測定値が約 20.75 nm, 約 67.06 nm 及び約 291.09 nm で、拡張不確かさ ( $k=2$ ) が約 0.49 nm, 約 2.68 nm 及び約 1.28 nm であった。また顕微干涉計との測定結果の同等性を確認した。本校正システムを用いて段差校正の規格を満たさない段差試料 (3, 5, 7 及び 10 nm 段差) の測定を行い、基準直線のパラメータの信頼性を考慮して不確かさ評価を行った。不確かさ評価の結果、拡張不確かさが約 0.40 nm 以下で目標の最高測定能力よりさらに小さな不確かさであることを確認した。また基準直線のパラメータの信頼性を考慮することで、今後の不確かさ低減へ向けての測定戦略の指針を示すことができた。

最後に、一次元グレーティングのピッチ校正に関して ISO17025 に適合した品質システムを構築して認定を受け、目標の校正範囲で目標の最高測定能力よりさらに小さな不確かさで国家標準にトレーサブルな校正証明書を発行できる体制になり、実際にユーザの依頼を受け標準試料の校正を行い、校正証明書を発行した。

以上より、本論文は、測長 AFM を用いてナノメートル標準を確立した。